



中国科学院上海硅酸盐研究所
Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences

创新科技 服务国家 造福人民
——中国科学院陶瓷所使命

([//www.sic.cas.cn/](http://www.sic.cas.cn/))

当前位置: [首页](http://www.sic.cas.cn/) > 专利库

专利数据

专利名称: 一种磁控溅射制备高表面质量HfO₂基混合薄膜的方法
专利类别: 发明
专利(申请)号: 202210038951.2
申请日期: 2022/1/13
第一发明人: 杨勇
其他发明人: 吕晓城, 黄政仁, 刘桂玲, 魏玉全, 姚秀敏
专利授权日期: 20221118



([//api.cas.cn/app/sitema/query/index.htm?//www.sic.cas.cn/](https://api.cas.cn/app/sitema/query/index.htm?//www.sic.cas.cn/))



(<https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=08C16230D2A076FCE053012819AC8C82>)

版权所有 中国科学院上海硅酸盐研究所 沪ICP备05005480号-1 ([//beian.miit.gov.cn/](http://beian.miit.gov.cn/))  沪公网安备31010502006565号
([//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=31010502006565](http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=31010502006565))

长宁园区地址：上海市长宁区定西路1295号 电话：86-21-52412990 传真：86-21-52413903 邮编：200050

嘉定园区地址：上海市嘉定区和硕路585号 电话：86-21-69906002 传真：86-21-69906700 邮编：201899

